

บทที่ 3

วิธีทดลอง



การสร้างเครื่องมือเตรียมผิวแวนผลึก

จุดประสงค์ในการสร้างเครื่องขัดขึ้นมานั้น ก็เพื่อใช้ในการเตรียมผิวแวนผลึกสารกึ่งตัวนำให้มีสภาพผิวต่างๆกัน จากสภาพผิวที่หยาบที่สุดจนถึงสภาพผิวที่เรียบมันเป็นกระจก โดยการใช้ผงขัดขนาดต่างๆ เวลามาน้อยต่างกันตามความต้องการ

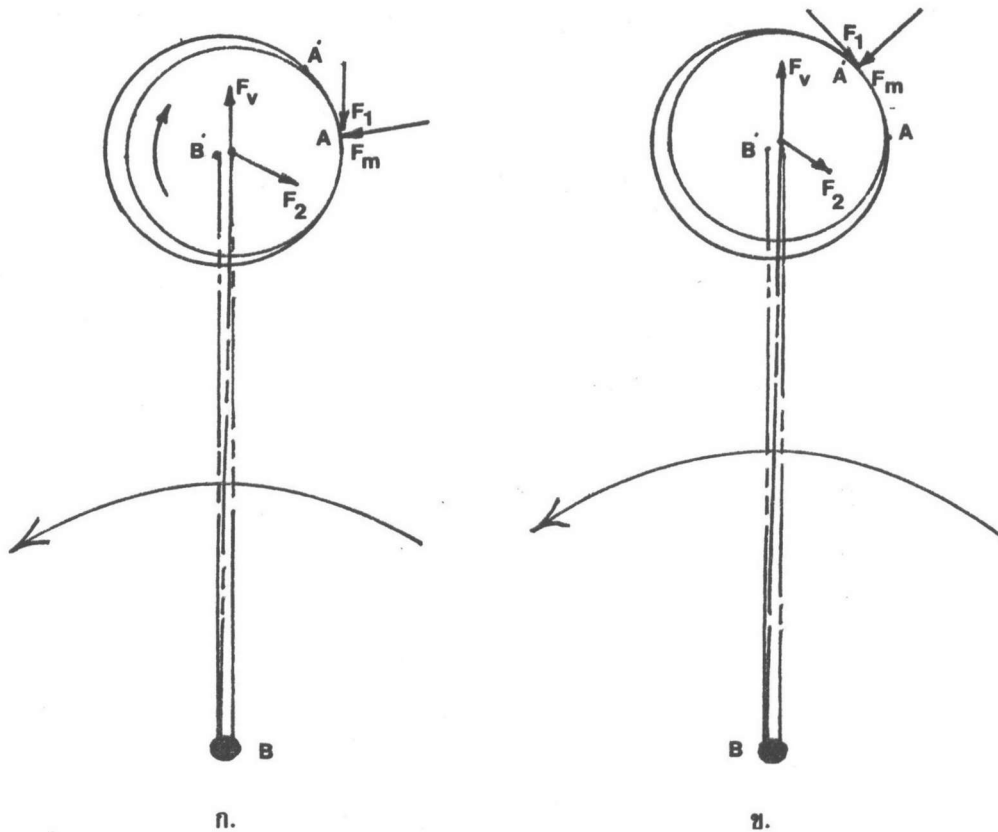
1. การออกแบบ

ลักษณะของเครื่องขัดที่ติดตั้งต้องขัดแวนผลึกให้ได้สภาพผิวที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว ผิวด้านข้างไม่มันมากนัก และต้องปราศจากผิวชำรุดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันเช่น ลักษณะการหมุนของเครื่องขัด ความเร็วในการหมุนที่พอเหมาะ น้ำหนักที่ใช้กดแวนผลึก ลักษณะของฐานยึดแวนผลึก ชนิดของผิวรองรับด้านล่าง ชนิดของผงขัดและส่วนผสมของผงขัด ดังนั้นการออกแบบจะต้องยึดหลักการเหล่านี้เป็นข้อๆ ไปกล่าวคือ

ก. ลักษณะการหมุนและความเร็วในการหมุน ในการขัดผิวแวนผลึกสารกึ่งตัวนำนั้น ถ้าขัดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคงที่ตลอดไปแล้ว ผิวแวนผลึกจะเกิดการมันขึ้นที่ขอบที่วิ่งเข้าหาผงขัด ส่วนอีกด้านหนึ่งของแวนผลึกผงขัดจะขัดได้น้อยหรือไม่ขัดเลย จึงจำเป็นต้องออกแบบให้แวนผลึกสามารถไถลไปบนผิวรองรับด้านล่างพร้อมกับหมุนรอบตัวเองได้ ผงขัดจึงจะขัดผิวแวนผลึกได้ทั่วถึง ส่วนในการที่จะทำให้หมุนรอบตัวเองได้นั้นขึ้นอยู่กับแรง 2 แรงด้วยกันคือ แรงเสียดทานระหว่างขอบของรูจานพากับฐานยึดแวนผลึก และแรงเสียดทานระหว่างฐานยึดแวนผลึกกับผิวรองรับด้านล่าง ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 34 ซึ่งแสดงจุดที่แรงต่างๆกระทำบนฐานยึดแวนผลึก โดยที่

$$F_v = \text{แรงหนีศูนย์กลางอันเกิดจากฐานยึดฯ หมุนรอบจุด B}$$

$$F_m = \text{แรงที่จานพากระทำกับฐานยึดแวนผลึก}$$

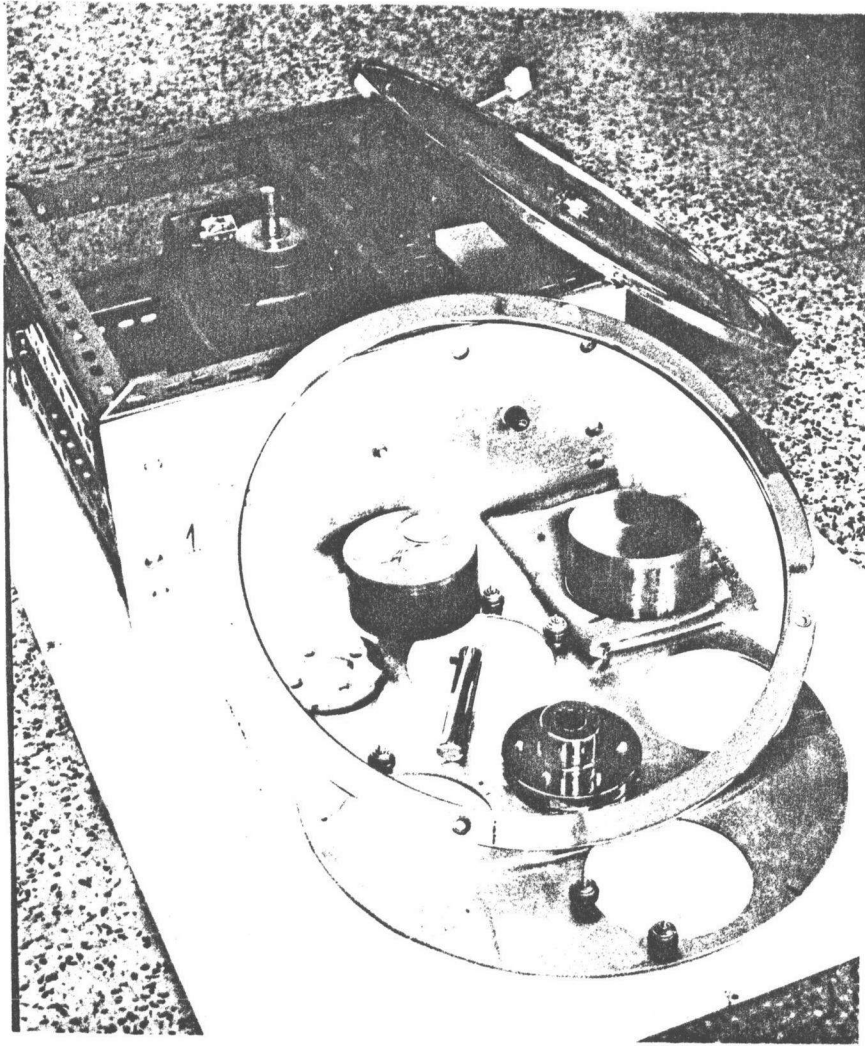


รูปที่ 34 แสดงตำแหน่งของแรงต่างๆ ที่กระทำกับฐานยึดแวน์ผลึก ก. ตอนเริ่มหมุนอยู่ในสภาวะไม่สมดุลย์ ข. เมื่อสมดุลย์ฐานยึดจะหมุนรอบจุด B เท่านั้น

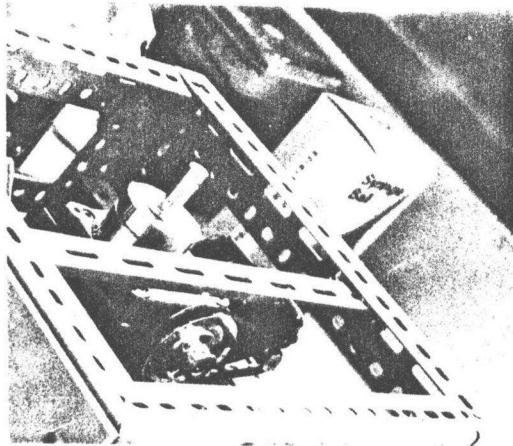
F_1 = แรงเสียดทานระหว่างขอบรูจานพากับฐานยึดแวน์ผลึก

F_2 = แรงเสียดทานระหว่างฐานยึดแวน์ผลึกกับผิวรองรับด้านล่าง

ตามรูปที่ 34 ก. แรงรวมที่เกิดขึ้นจะทำให้ฐานยึดแวน์ผลึกหมุนรอบจุด A จนกระทั่งกลายเป็นรูป 34 ข. ซึ่งแรงรวมในแนว BB' เป็นศูนย์ ฐานยึดจึงเคลื่อนที่รอบจุด B อย่างเดียวโดยไม่หมุนรอบตัวเองตลอดไป แต่ถ้าลดค่า F_1 ลงมากพอฐานยึดแวน์ผลึกจะหมุนรอบจุด A อยู่ตลอดเวลาเสมือนกับล้อรถติดหล่ม ทั้งนี้หมายความว่าจานพาคจะต้องหมุนด้วยความเร็วที่เหมาะสมด้วย แรงเสียดทานระหว่างฐานยึดแวน์ผลึกกับผิวรองรับด้านล่างจึงจะไม่มีผล



ก.



ข.

รูปที่ 35 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องขีดแบบแยกส่วน

ข. ลักษณะของฐานยึดแวนผลึก ฐานยึดแวนผลึกที่ดี ต้องมีน้ำหนักพอควรจึงจำเป็น ต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสม มีความถ่วงจำเพาะสูง และต้อง เป็นวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม เพราะฐานยึดแวน ผลึกต้องเคลื่อนที่อยู่ภายในสารละลายของผงขัด นอกจากนี้หนักแล้ว รูปร่างก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะ ถ้ารูปร่างไม่เหมาะสมแวนผลึกอาจโค่นผงขัดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และน้ำหนักกดต่อพื้นที่จะน้อยไป ส่วนในกรณี ที่น้ำหนักไม่มากพอ ต้องออกแบบรูปร่าง ให้สามารถถ่วงน้ำหนักได้โดยง่าย

ค. ชนิดของผิวรองรับด้านล่าง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของผิวแวน ผลึกที่ขัด ถ้าต้องการผิวเรียบมัน เพื่อใช้งานควรรใช้หนังสัตว์ หรือผ้าเนื้อหนา ลายละเอียด ซึ่งผง ขัดสามารถจมลงไปเนื้อผ้า ความสึกหรอของผิวแวนผลึกจึงไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าต้องการขัดแวนผลึก ให้บางลง (Lapping) ต้องใช้ผิวกระจกเพราะผงขัดด้านหนึ่ง จะฝังลงไปเนื้อกระจกส่วนอีก ด้านจะครูดผิวแวนผลึกออก ทั้งนี้เพราะกระจกนิ่มกว่าซิลิกอน แต่เหนียวและเหนียวกว่า แน่นอนผิว แวนผลึกที่ได้จะมีสภาพขรุขระเกิดขึ้น

ง. ผงขัด (Abrasive Materials) ชนิดของผงขัดที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน การขัดกรณีต้องการขัดมัน ผงขัดที่ใช้ต้องเป็นผงขัดขนาดเล็ก (Micropowders) และมีความแข็งไม่ มาก เช่น พวกอลูมินา (Alumina, Al_2O_3) หรือส่วนผสมของอลูมินา แต่ถ้าต้องการขัดบาง (Lapping) ควรใช้ผงขัดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งกว่า เช่นพวก SiO_2 , SiC นอกจากนี้อัตราส่วน ผสมระหว่างผงขัด น้ำ และตัวหล่อลื่น ก็เป็นตัวกำหนดคุณภาพของผิวแวนผลึกที่ได้เหมือนกัน

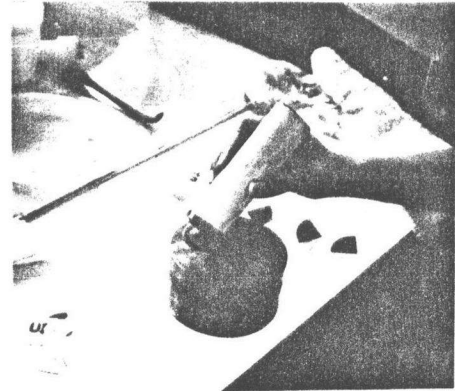
2. ส่วนประกอบของเครื่องขัด เมื่อพิจารณาเหตุผลต่างๆ จากข้อ 1. สามารถออกแบบเครื่องขัด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังรูปที่ 35 ก, ข ดังนี้

ก. ส่วนเคลื่อนที่ ส่วนสำคัญประกอบด้วยมอเตอร์ความเร็วรอบสูง สายพาน เกียร์ ทดความเร็ว แกนหมุน จานพา และลูกปืนลดแรงเสียดทาน ระหว่างขอบจานพา กับฐานยึดแวน ผลึก

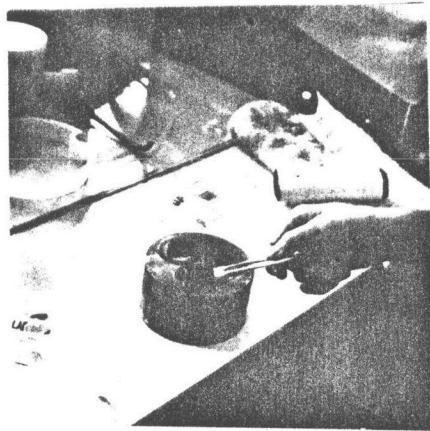
ข. ส่วนอยู่นิ่ง ประกอบด้วยฐานรองรับ ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม สามารถเปลี่ยน ผิวรองรับได้ อาจใช้ผ้าหรือกระจก ในกรณีใช้ผ้าสามารถขึงให้ตึงโดยใช้วงแหวน 2 ขนาด กดทับ พื้นผิวรองรับทั้งขอบนอกและขอบใน



ก.



ข.



ค.



ง.

รูปที่ 36 กรรมวิธีการยัดแวนผลไม้

ค. ฐานยึดแวนผลึก ทำด้วยทองเหลือง มีลักษณะกลมกลวงมี 2 ชนิด คือแบบ 3 หัว กับ 1 หัว ชนิด 3 หัวสามารถยึดแวนผลึกเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1.5 นิ้ว ได้จำนวน 3 แผ่น ส่วนแบบหัวเดียวใช้กับแวนผลึกขนาดใหญ่ ฐานยึดแวนผลึกนี้ มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1.36 กก. ต่อ 1 ตัว และสามารถถ่วงน้ำหนักให้มากขึ้นได้เมื่อต้องการ

ง. วงจรถบคุมความเร็ว เป็นวงจรถบคุมความเร็ว เป็นวงจรถบคุมความเร็วที่สามารถเปลี่ยนแรงดันขาออกที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์ เป็นผลให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมที่เหมาะสม ทำให้ฐานยึดหมุนรอบตัวเองได้

3. ลักษณะการใช้งาน

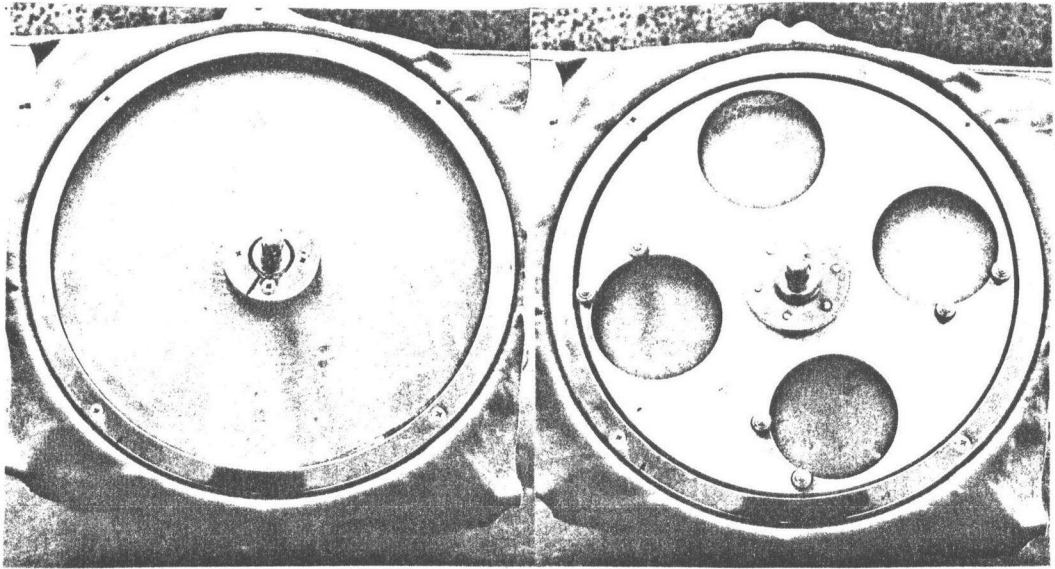
ก. การยึดแวนผลึก (ดูรูปที่ 36 ก, ข, ค, ง) นำฐานยึดแวนผลึกที่จะใช้เข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ 100°C เป็นเวลา 5 นาที แล้วนำออกมาทาสีผึ้งบนหัว จากนั้นให้นำแวนผลึกที่ต้องการขัดผิวมาวางบนหัวได้ อย่าลืมว่าสีผึ้งที่ทานั้นต้องมีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากไปหรือน้อยไป เพราะถ้ามากจะเยิ้มปิดผิวแวนผลึก ทำให้ขัดได้ทั่วถึงไม่พร้อมกัน ส่วนถ้าน้อยไปแวนผลึกอาจหลุดออกมาจากหัวได้ในขณะที่ขัด และข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อวางแวนผลึกลงบนหัวแล้วจะต้องทาสีหรือกระดาษนุ่มๆ กดลงบนแวนผลึกแล้วถูไปถูมาเพื่อให้สีผึ้งที่หนูน้อยได้แวนผลึกเยิ้มออกมาข้างนอก ทำให้แวนผลึกไม่เอียง หลังจากนั้นให้ทิ้งไว้จนสีผึ้งแข็งตัวพร้อมที่จะนำไปขัดได้

ข. การเตรียมสารละลายของผงขัด ควรผสมสารละลายในอัตราส่วนที่พอเหมาะ เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างฐานยึดแวนผลึกกับพื้นรองรับด้านล่างอัตราส่วนที่ลองใช้ คือ

| | | |
|--------------|-----|-----|
| ผงขัด | 100 | gm |
| น้ำ | 150 | cc |
| น้ำยาล้างจาน | 2-4 | หยด |

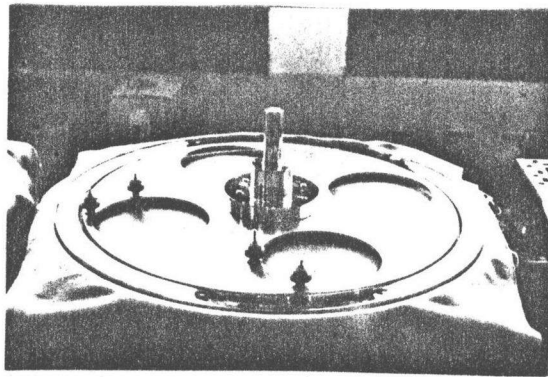
(น้ำยาล้างจานใส่เพื่อช่วยลดแรงเสียดทานให้ได้ผลขึ้น)

ค. การขัดแวนผลึก ก่อนจะเริ่มขัดต้องเตรียมเครื่องขัดให้พร้อมดังรูปที่ 37 ก, ข, ค ในที่นี่มีเครื่องขัดอยู่ 3 เครื่อง แต่ละเครื่องจะใช้สำหรับผงขัดแต่ละขนาด โดยเครื่องขัดหมายเลข 1 ใช้ผงขัดขนาดใหญ่ที่สุด หมายเลข 2 ใช้ผงขัดขนาดรองลงมา และหมายเลข 3 ใช้ผงขัดขนาดเล็กที่สุด และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนขนาดผงขัดให้มีขนาดผิดแปลกไปจากนี้ จะต้องเปลี่ยนผ้าหรือกระดาษ



ก.

ข.

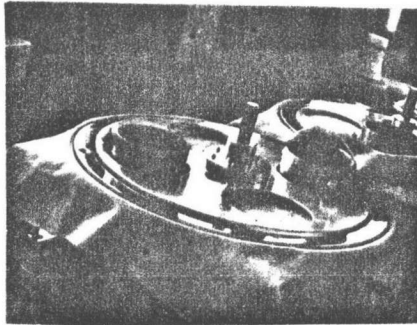


ค.

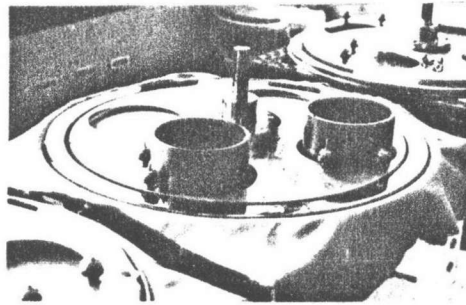
รูปที่ 37 แสดงรูปร่างลักษณะของเครื่องชดที่เตรียมพร้อมแล้ว

รองรับด้านล่างเสียก่อนเสมอ จะใช้ปนกันไม่ได้

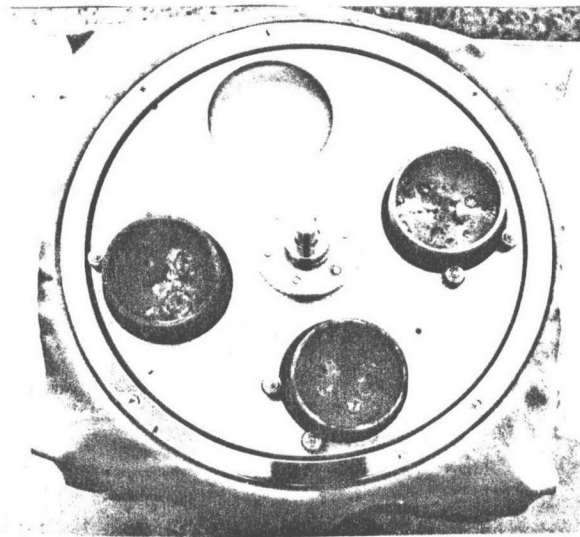
เมื่อเตรียมเครื่องชั่งเรียบร้อยแล้วก็นำฐานยึดแวนผลึก ซึ่งติดแวนผลึกเรียบร้อยแล้ว มาวางลงบนฐานรองรับตรงตำแหน่งรูของจานพาที่มีลูกปืนติดอยู่ ดังรูปที่ 38 ก, ข, ค



ก.



ข.



ค.

รูปที่ 38 ลักษณะของเครื่องชั่งที่วางฐานยึดแวนผลึกเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งสามารถใช้พร้อมๆกัน 3 รู ส่วนรูของจานพาอีกรูซึ่งไม่มีลูกปืนติดอยู่ เป็นตำแหน่งสำหรับใส่สารละลายผงขัดในขณะที่ขัด สำหรับอัตราการใส่ผงขัดควรใส่ก่อนขัดรูละ 2-3 ชั้นหนาและเมื่อเริ่มขัด ควรใส่ 1 ชั้นหนา ต่อ 1 รอบ ในช่วง 5 นาทีแรก แล้วค่อยๆลดอัตราการใส่ลงมาเป็น 1 ชั้นหนา ต่อ 2 รอบ ในช่วง 5 นาที ต่อมา หลังจากนั้นก็ใส่ 1 ชั้นหนา ต่อ 3 รอบ

อนึ่งเวลาในการขัดขึ้นอยู่กับสภาพผิวที่ต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 30 นาที ในการใช้ผงขัดขนาดหนึ่งๆ และต้องคนสารละลายผงขัดตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ผงขัดตกตะกอน

ง. การเอาแว่นผลึกออกจากฐานยึด เมื่อขัดผิวแว่นผลึกได้สภาพของผิวตามที่ต้องการแล้ว ให้นำฐานยึดแว่นผลึกเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ซีดีผงละลาย เมื่อซีดีผงละลายให้นำแว่นผลึกออกจากหัวของฐานยึดฯ แล้วนำแว่นผลึกมาทำความสะอาดด้วย Trichloroethylene-Acetone-DI water ในเครื่อง Ultrasonic ตามลำดับ เพื่อล้างเอาซีดีผงออกให้หมด และเมื่อเป่าให้แห้งด้วยก๊าซไนโตรเจน แว่นผลึกก็พร้อมที่จะนำไปทดลองในอันดับต่อไปได้

การบำรุงรักษา

ทุกครั้งที่ขัดแว่นผลึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำความสะอาดเครื่องขัดทุกชิ้นส่วน ผ้าจะต้องนำออกไปซัก และเพื่อป้องกันการขึ้นสนิมทุกชิ้นส่วนต้องเช็ดให้แห้งแล้วขลิบด้วยน้ำมันหล่อลื่นไว้เสมอ

การเตรียมผิวแว่นผลึก

นำแว่นผลึกซิลิกอนมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำผิวด้านหน้าซึ่งเป็นผิวมัน ไม่มีสภาพขรุขระใดๆ มาขัดด้วยมือบนผิวกระจก โดยใช้ผงขัดขนาดต่างๆ ส่วนผิวด้านหลังซึ่งเป็นผิวที่ผ่านการขัดบาง (Lapping) และกัดผิวขรุขระออกแล้วด้วยสารเคมี (Chemical Etching) มาขัดด้วยเครื่องขัดบนผิวรองรับที่เป็นผ้า ดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง(ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ส่วนแรกขัดผิวด้านหน้าด้วยมือบนผิวกระจก

| ตัวอย่าง หมายเลข | ชนิดแก้ว ผลึก | ทิศทาง ของผิว | ความต้านทาน μ -cm | ชนิดและขนาด ของผงขัด | หมายเหตุ |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | พี | (111) | 10-20 | - | ตัวอย่างที่ 1 และ 6 ผิวด้านหน้าไม่ผ่านการ ขัดผิวใดๆ เพื่อเปรียบ เทียบผลการทดลอง |
| 2 | พี | (111) | 10-20 | $Al_2O_3, 3\mu$ | |
| 3 | พี | (111) | 10-20 | $Al_2O_3, 13\mu$ | |
| 4 | พี | (111) | 10-20 | Black SiC, ~60 μ | |
| 5 | พี | (111) | 10-20 | Black SiC, >80 μ | |
| 6 | เอ็น | (111) | 1-2 | - | |
| 7 | เอ็น | (111) | 1-2 | $Al_2O_3, 3\mu$ | |
| 8 | เอ็น | (111) | 1-2 | $Al_2O_3, 13\mu$ | |
| 9 | เอ็น | (111) | 1-2 | Black SiC, ~60 μ | |
| 10 | เอ็น | (111) | 1-2 | Black SiC, >80 μ | |

ตารางที่ 3 ส่วนหลังขัดผิวด้านหลังด้วยเครื่องขัดบนผ้า

| ตัวอย่าง หมายเลข | ชนิด ผลึก | ทิศทาง ของผิว | ความต้านทาน Ω -cm | ชนิดและขนาด ของผงขัด | เวลา (นาที) | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| 11 | พี | (111) | 10-20 | - | - | ตัวอย่างที่ 11 และ |
| 12 | พี | (111) | 10-20 | Al_2O_3 , 13 μ | 30 | 16 นำผิวด้านหน้า |
| | | | | Al_2O_3 , 6.3 μ | 30 | ไปทำเป็นผิวขัดแสง |
| 13 | พี | (111) | 10-20 | Al_2O_3 , 13 μ | 30 | ของเซลา |
| 14 | พี | (111) | 10-20 | Al_2O_3 , 13 μ | 10 | ตัวอย่างที่ 15 และ |
| 15 | พี | (111) | 10-20 | - | - | 20 นำผิวด้านหลัง |
| 16 | เอ็น | (111) | 1-2 | - | - | ไปทำผิวขัดแสง |
| 17 | เอ็น | (111) | 1-2 | Al_2O_3 , 13 μ | 30 | ของเซลา เพื่อ |
| | | | | Al_2O_3 , 6.3 μ | 30 | เปรียบเทียบผล |
| 18 | เอ็น | (111) | 1-2 | Al_2O_3 , 13 μ | 30 | การทดลอง |
| 19 | เอ็น | (111) | 1-2 | Al_2O_3 , 13 μ | 10 | |
| 20 | เอ็น | (111) | 1-2 | - | | |

การวัดการสะท้อนแสงจากผิวขำรุต

นำแว่นผลึกทุกตัวอย่างที่ได้จากการขัด ในหัวข้อการเตรียมผิวแว่นผลึกมาวัดการสะท้อนแสง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะผิวทางแสง โดยเครื่องวัดการสะท้อนแสง⁽²⁶⁾ สำหรับแสงที่ใช้เป็นแสง He-Ne Laser ซึ่งเป็น Monochromatic Light Source ความยาวคลื่น 6328 Å ในการวัดการสะท้อนนี้ ให้ปรับมุมตกกระทบของแสงเกือบเท่าศูนย์ เพื่อให้แสงที่สะท้อนออกมาขึ้นอยู่กับสภาพผิวอย่างเดียวนั่น

การถ่ายภาพสภาพผิวขำรุตด้วยกล้องจุลทัศน์

นำแว่นผลึกทุกตัวอย่างมาบันทึกภาพสภาพผิวขำรุตที่เกิดจากการขัดในหัวข้อการเตรียมผิวแว่นผลึกด้วยกล้องจุลทัศน์ กำลังขยาย 800 เท่า เพื่อจะได้นำไปเปรียบเทียบและศึกษาลักษณะของผิวขำรุต โดยเฉพาะ รอยแตกร้าวต่างๆที่เกิดขึ้น

การทดลองสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบห้วต่อพีเอ็นจากแว่นผลึกที่มีสภาพผิวขำรุตต่างๆกัน

นำแว่นผลึกทุกตัวอย่างมาสร้างเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีขบวนการสร้างโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ก. ทำความสะอาดล้างแว่นผลึกด้วยสารเคมีต่างๆ ตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้

| | | | |
|----------------------|-------|-----|------|
| Trichloroethylene | เดือด | 5 | นาที |
| Acetone | เดือด | 10 | นาที |
| DI-Water | เดือด | 5 | นาที |
| HNO ₃ | เดือด | 10 | นาที |
| DI-Water | เดือด | 5 | นาที |
| HF ลุ่มหมึกห้อง | | 2-3 | นาที |
| และ DI-Water | เดือด | 10 | นาที |

ข. ทำผิวออกไซด์ที่อุณหภูมิ 1050 °C ในบรรยากาศออกซิเจนเปียก 3 ซม. อัตราการไหลของ O₂ 0.4 l/min เพื่อใช้ผิวออกไซด์ที่เกิดขึ้นเป็นหน้ากักป้องกันมิให้สารเจือปน ซึ่งจะ

ทำการแพร์ซิมในลำดับต่อไปซิมเข้าทางด้านหลัง (ด้านที่ไม่ได้ขัด) ส่วนด้านหน้า (ส่วนที่ได้จากการขัด) ให้ทำการกัดออกด้วยสารละลาย Buffered HF.

ค. ทำความสะอาดอีกครั้งด้วย HOT $H_2SO_4 + H_2O_2$ (3:1) ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 15 นาที

ง. ทำการแพร์ซิมสารเจือปนเข้าสู่แวนผลึก ถ้าแวนผลึกเริ่มต้นเป็นสารชนิดพี ให้แพร์ซิมด้วยฟอสฟอรัสโดยใช้ฟอสฟอรัสออกซิครอไรด์ เพื่อสร้างชั้นสารเอ็นชั้นที่ผิวด้านหน้าของแวนผลึก (ผิวขัด) ที่อุณหภูมิ 1000 °C สำหรับเวลานั้นใช้ในการ Preheat ในบรรยากาศ $O_2 + N_2$ 10 นาที Predeposition 10 นาที แล้ว Drive in อีก 20 นาที ส่วนอัตราการไหลของก๊าซต่างๆ N_2 0.3 l/min, O_2 0.9 l/min และ $N_2 + POCl_3$ 0.2 l/min และอุณหภูมิของสารละลาย $POCl_3$ 6-8 °C

ถ้าผลึกเริ่มต้นเป็นสารชนิดเอ็นก็ทำการแพร์ซิมด้วยโบรอนไนไตรด์ เพื่อสร้างชั้นสารพีที่ผิวด้านหน้าของแวนผลึก (ผิวขัด) การแพร์ซิมกระทำที่อุณหภูมิ 1000 °C ในบรรยากาศ N_2 10 นาที อัตราการไหลของ N_2 0.65 l/min

จ. กัดออกไซด์ออกทั้ง 2 ด้าน ด้วยสารละลาย Buffered HF.

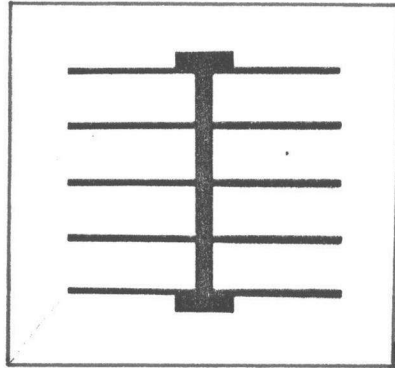
ฉ. ฉาบโลหะอลูมิเนียมด้านหน้าเพื่อทำขั้วโลหะทางด้านผิวรับแสง

ช. ฉาบโลหะอลูมิเนียมด้านหลังเพื่อทำขั้วไฟฟ้าด้านล่าง

ญ. ทำ Contact Sintering โดยอบที่อุณหภูมิ 500 °C ในบรรยากาศของ N_2 เป็นเวลา 15 นาที เพื่อทำให้ขั้วไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้าได้ดีขึ้น

ฎ. ตัดแบ่งแยกเซลล์ ออกเป็นตัวย่อยๆ โดยเซลล์แต่ละตัวจะมีพื้นที่ประมาณ 1x1 ซม.²

และมีลักษณะของขั้วต่อทางผิวรับแสง ดังรูปที่ 39



รูปที่ 39 รูปแบบของขั้วไฟฟ้าทางด้านผิวยรับแสง

การวัดหาลักษณะสมบัติของเซลล์

การวัดหาลักษณะสมบัติของเซลล์ ทั้งที่มีแสงและไม่มีแสงใช้ Curve Tracer ส่วนแสงใช้หลอดไฟฟ้าฮาโลเจนเป็นแหล่งแสงอาทิตย์เทียม โดยปรับให้พลังงานทุกความถี่เท่ากับ 100 mWCM^{-2} (กำลังของเปิดตรัมแสง AM1)

ปัญหาในการทดลอง

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ไม่ได้ทำชั้นด้านการสะท้อนแสง เนื่องจากมีปัญหาในการถ่ายแบบ เพื่อกัดโลหะอลูมิเนียม ออกจากผิวออกไซด์ที่เป็นชั้นด้านการสะท้อนแสง กล่าวคือ แวนผลึกที่ผิวด้านหลังไม่ผ่านการขัดผิวใดๆ เมื่อฉาบผิวอลูมิเนียมแล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อถ่ายแบบ จะไม่สามารถมองเห็นแนวของออกไซด์ได้เลย ทั้งนี้เนื่องจากแสงสะท้อนออกไปแบบกระจาย